

제26회 고분자 기기분석 안내

국내외 고분자 산업 및 공업기술의 발전에 전력하고 계시는 회원 여러분의 건승을 기원합니다. 고분자 재료는 21세기를 상징하는 대표적인 재료로서 국내에서도 막대한 양이 생산되는 중요한 산업제품입니다. 본 학회에서는 국내 고분자산업의 발전을 위하여 산·학·연 협동사업과 강좌를 운영하고 있습니다. 매년 개최하는 **고분자 기기분석**은 본 학회가 제공하는 대표적인 산·학·연 협동사업의 하나로써, 고분자 재료의 개발 및 품질관리 등에 사용되는 주요 분석기기들의 원리와 응용방법을 강의하고 있습니다. 금번 제26회 강좌에서는 고분자 산업현장에서 보편적으로 사용되는 기기들을 중점적으로 강의하여 현장에서의 기기사용 효율을 극대화하는 것을 목표로 하였습니다. 각 분야의 권위자들이 풍부한 경험을 바탕으로 한 사례 중심의 강의를 하므로 고분자 재료 분석에 유익한 내용이 될 것입니다. 부디 많이 참석하시어 관련분야의 여러 회원들과도 유익한 시간을 가지시기 바랍니다.

한국고분자학회 회장 김 영 하

□ 참가안내

- 일 시 : 2004년 11월 11일(목)~12일(금)
- 장 소 : 한국화학연구원 대강당
- 참가대상 : 고분자 및 관련분야의 기술, 연구직 요원
- 등 록 비 : 일반 : 200,000원(특별회원사 : 150,000원)
학생 : 100,000원
- 등록방법 : 온라인 접수 및 결제 (www.polymer.or.kr)
- 참가신청 : 홈페이지로 신청하여 주십시오.
(홈페이지 : www.polymer.or.kr)
- 문의사항 : 전화 : (02)568-3860, 561-5203
E-mail : polymer@polymer.or.kr
- 신청마감 : 2004년 11월 6일

□ 강연일정

11월 11일(목)

- | | |
|-----------------|---------------------------------|
| 10 : 00~10 : 30 | 등 록 |
| 10 : 30~10 : 40 | 개회사 (한국화학연구원 원장) |
| 10 : 40~11 : 10 | 고분자 분석의 개요
최길영(한국화학연구원) |
| 11 : 10~12 : 20 | 열분석의 이론과 응용
원종찬(한국화학연구원) |
| 12 : 20~14 : 00 | 중 식 |
| 14 : 00~15 : 10 | Rheometry의 이론과 응용
안경현(서울대학교) |
| 15 : 10~16 : 40 | 기기설명과 전시(Lab. Tour) |
| 16 : 40~17 : 50 | IR과 형광 분석
신동명(홍익대학교) |

11월 12일(금)

- | | |
|-----------------|------------------------------------|
| 10 : 00~11 : 10 | X-선 회절 및 응용
송현훈(한남대학교) |
| 11 : 10~12 : 20 | Polymer Microscopy
정희태(한국과학기술원) |
| 12 : 20~13 : 40 | 중 식 |
| 13 : 40~14 : 50 | 고분자 분자량 분석
장태현(포항공과대학교) |
| 14 : 50~16 : 00 | NMR 분석의 이론과 응용
곽승엽(서울대학교) |
| 16 : 00~17 : 10 | 고분자의 표면분석-ESCA
김영만(한국과학기술연구원) |
| 17 : 10~17 : 40 | 수료 및 간담회 |

□ 교통안내

- 버스) 대 전 역 : (110, 110-1, 180)
유성고속TM : (110, 110-1, 180)